(C) WPI/Derwent

XP-002327603

AN - 1976-12022X [07]

A - [001] 012 034 035 037 04- 041 046 047 05- 055 059 231 249 27& 359 435 546 642 679

CPY - MAZN

DC - A13 A17 A91

FS - CPI

IC - B01D0/00; C08F0/00; C08J0/00

MC - A04-C A04-G01A A10-C03 A10-E01 A12-M

PA - (MAZN) MARUZEN OIL CO LTD

PN - JP50092877 A 19750724 DW197607 000pp

PR - JP19730142696 19731219

XIC - B01D-000/00 ; C08F-000/00 ; C08J-000/00

AB - J50092877 Polyolefins were graft-copolymsd. with hydroxystyrenes, and ion exchange gps. were introduced to the hydroxystyrene side chains to prepare ion exchange films. In an example, an ethylene-p-hydroxystyrene graft copolymer film was prepd., immersed in 96% H2SO4 for 10 hrs., and washed to prepare an ion exchanger.

IW - ION EXCHANGE FILM GRAFT ADD ION EXCHANGE GROUP

IKW - ION EXCHANGE FILM GRAFT ADD ION EXCHANGE GROUP

NC - 001

OPD - 1973-12-19

ORD - 1975-07-24

PAW - (MAZN) MARUZEN OIL CO LTD

TI - Ion exchange films - polyolefins graft-copolymd with hydroxystyrenes with subseq addn of ion-exchanging gps



特許願

昭和48年/2月/9日

فينا

特許庁長官 肃 上 英 輝 股

2. 発 明 者 4 ** 赤

ッケッ ソップ (1949) 埼玉県単加市花梨町 7g 2 普地

民"名

游 旅 发

3. 特許出願人 在^{9 #} 养 名 ^{9 #} 森

大阪市南区及報義第1丁目3番地(586) 九善石油株式会社 代表者 官 森 和 美

4. 代理 人 郵便番号 在新(居所)

「「「「「「」」」 東京都千代田区大学町 / 丁日 5 袖 3 句 東京都千代田区大学町 / 丁日 5 袖 3 句 東書石海珠式会社技術開発的内

2115

明 細 率

/ 発明の名称

イオン交換膜

2 条許請求の範囲

ポリオレフインの主鎖にヒドロキシスチレン側 鎖がグラフトされているグラフト共富合体のヒド ロキシスチレン側鎖にイオン交換器を導入するこ とによつて待られるイオン交換器を有するグラフ ト共富合体より成るイオン交換額

3 発明の許和な説明

本発明は電気化学的性質および機械的性質。さ らに耐久性の使れたイオン交換膜に関する。

ボリヒドロキシステレンをイオン交換膜として 用いることは後来から知られている。しかしボリ ヒドロキシステレンの瞑は依板的環族の劣る欠点 がある。ボリヒドロキシステレンのイオン交換膜 の機械的環底をあける方法として。たとえば等公 略 4 7 - 2 6 9 5 5 号公報能収の方法がある。と の方法はボリバラヒドロキシステレンから過イオ 19 日本国特許庁

公開特許公報

①特開昭 50-92877

④公開日 昭50.(1975) 7 24

②特願昭 48-/42696

②出願日 昭48 (1973)/3 / 9

審査請求 未請求

(全5頁)

庁内整理番号

7433 4A 7188 45 6639 4A

52日本分類

/3A)F/3 263)F/ 13O)D43 51 Int. C12

CO8J 5/22 CO8F 8/00A

BOID 13/02

ン交換度を製造する方法であるが、この方法では ボリ塩化ビニルなどの不估性ボリマーを共用し、 かつボリバラヒドロキシスチレンを部分的に塩素 化して用いることを条件としている。この部分的 に塩象化することはイオン交換膜の製造ブロセス が煩雑となり、製造コストが高くなるのみならず、 ボリヒドロキシスチレンの特色である各種の官能 器の導入が可能である反応点を敵することになり 好ましくない。

ン交換膜として使れたものであることを見出し本 発明を完成した。

すなわち、本処別の設旨は、ポリオレフインの 生戦にヒドロキシスチレン関係かグラフトされて いるグラフト共富合体のヒドロキシスチレン関係 にイオン交換器を導入することによつて待られる イオン交換器を有するグラフト共富合体より成る イオン交換器を有する。

合化はさら化グラフトしたアシルオキシステレン 偶像を加水分解してヒドロキシスチレン偶線に変 換することによつて待られる。また、ヒドロ中シ ステレンモノマーあるいはアシルオキシスチレン モノマーの都数中化ポリオレフインのフイルム状 成型品を浸漬して電離性放射線を服射することに よつても(ただし、アシルオキシスチレンモノマ 一番教を用いた場合には上配例と同様に続いて加 水分角処理を行なり。)待ることができる。上記 のどとくしてグラフト共宜合体を得るだるたつて 反応条件。たとえば電離性放射線の無射線量、反 応温度等を選択することによつて任業のグラフト 平のグラフト共直合体が待られるが、本発明のイ. オン交換展の基便美分子母体として用いるには、 グラフト事がS~S00乡。好ましくは 20~200 **乡の範囲のものが進当である。上記のグラフト共** 直合体の合成例においてはフィルム状のグラフト 共革合体が得られるが、粉末状あるいは数状のボ **リオレフインを出発原料として用いて粉末状ある** いは奴状のグラフト共国合体を役。それを任業の

特別 昭50-9 2877 (2) 性を有するので包装用のフィンをして現在を組 されており、このようなホリオレフィンを主線と し、これにヒドロキシスチレンをグラフトしたグ ラフト共富合体は、ボリオレフィンとヒドロキシ スチレンとが化学的に結合されてもなんといる。 対しても安定であり、透明でしたや、 対しても安定であり、がリオレストといる。 対しても安定であり、がリオレストといる。 カンスチレン単位をであり、がリオレストといる。 マンスチレンは、パラインにグラフトされるとド シスチレンは、パラ体、メタ体のはオル という名類性体のは合物であつてもよい。

このポリオレフインの主鉄化ヒドロキシスチレン的飲がクラフトされているグラフト共産合体はたとえばポリオレフインのフイルム状成型品を、 英空中、超繁中あるいは空気中で観離性放射線を 無射し、次いでヒドロキシスチレンモノマーある いばアンルオキシスチレンモノマーの密取中に投資した場

フイルム成型方法、たとえばブレス成型法あるい は静観押し出し法などによつてフイルム状に反型 することもできる。

このようにして得られるグラフト共直合体は、 均質な任意の大きさのフイルム状成型品を容易に 作ることができ、特に均質な大型の膜を製造する 方法として前記ポリオレフインのフイルム状成型 品へヒドロキシスチレンをグラフトさせる方法は 有効な方法である。

特朗 昭50-92877 (3)

ハロゲン化炭化水業、あるいはピリジン、ジメチルホルムアミド等の極性疼族、あるいはエーテル、 ジオキサン等の軽能が使用される。また、健康般 のごとも触載を用いてもよい。

また、第4数アンモニウム茎の導入は、まずタ ラフト共富合体を通当な需媒中で第2数プミンタ よびホルマリンまたはパラホルムアルデヒドのと ときアルデヒド系反応体と反応させて(マンニツ ヒ反応)。ヒドロキシステレン何頼を集る数でも ノメチル化したグラフト共富合体を得る。この歌 春年としては、油名アルカリ水搭包、メタノール、 エタノール、プロパノール、プタノール等のアル コールあるいはテトラヒドロフラン等の低性影響 が用いられる。第2数アミンとしては、ジメテル ナミン、ジエチルアミン、ジブロピルアミン、ジ イソプロピルアミン、ジアリルアミン、ジブテル アミン、 2フエニルアミン、 H - メテルアニリン 毎のアミンあるいはピロール。ピロリジン、イミ メソール、インドール、ピペリジン、モルホリン 等の複素鎖アミン化合物あるいはジエメノールブ

ミン、ジプロパノールアミン毎のジアルカノール アミンが用いられる。弟々赦アミンとアルデヒド 性反応体との仕込此はモル比にて 3/2 ~ 4/3 が皇 ましく、両者のグラフト共重合体に対する仕込比 は必要とするアミノメチル器の導入率に応じて調 節される。本反応の温度は0~200℃の範囲が 追当てあり、好ましくは盗盗から!50°Cの範囲。 で実施される。次いで、待られた第3級アミノメ チル化グラフト共直合体をハロゲン化物あるいは ジアルキル便酸などにより絹4放アンモニウム化 して、胡4枚アンモニウム基の導入ざれたグラフ ト共革合体を待る。この欧ハロゲン化物としては たとえば艮葉数が1~20のハロゲン化(塩化、 吳化あるいは沃化等)アルキル、ハロゲン化アル ケニル、直換または末重換のベロゲン化ペンジル、 ハロゲン化酢酸、ハロヒドリン等のモノハロゲン 化物が用いられ、これらのモノヘロゲン化物によ つてグラフト共富合体に導入されている弟子被ア ミスメチル塞は4数化される。さらに、ペログン 化御として、反果数2~6のアルキル墨を有する

ジハライド (たとえば 1,2 - ジプロムエタン、 1,4 - ジプロムプタン等)、エーテル基を有する ジハライド(たとえは、ある - ジクロルジエチル エーテル)、フエニル盃を有するジハライド(た とえば幸幸 - ジクロルーカーキシレン)などのジ ハログン化物、エピハロヒドリン等も用いること ができ、このようなハロゲン化物を用いた場合に は第3数アミノメチル蓄が4級化されると同時化 第4数アンモニウム基を介して栄養が起り、かく 処理されたグラフト共富合体は過状構造となる。 Cの第4数アンモニウム化反応は、通常用いられ るハロゲン化物あるいはジアルキル健飲の種類に 応じて、アルコール、ケトン、テトラヒドロフラ ン、ジメチルホルムアミド、ジメチルスルホキシ ドあるいはヘキサメチルリン取トリアミド毎の中 から遊択された密鉄の存在下に量量ないしノ50 での温度範囲で実施され、足量的に容易に進行す る。なお、ハロゲン化物としてハロゲン化ペンジ ルを用いた場合には、通常60℃以下の反応温度 では4数化が起るのみであるが、40℃以上の温 既では4級化と何時に架衡が起る。

上配のどときイオン交換温の導入処理において は、反応条件を選択することによつて、グラフト 共国合体の銭銭のヒドロキシステレン単位(個当 りのイオン交換器の導入数を通宜調整することが できるが、イオン交換器の導入数はヒドロキシス チレン単位!個当り0.5~2の乳囲が適当であり 好ましくは!~2の範囲である。スルホン化の場 合は、たとえば微像像処理を室盤で10時間程度 行なうとヒドロキシスチレン単位!伽当り酌!個 のスルホン基が導入され、クロルスルホン酸のよ りな気力なスルホン化剤を用いる場合には、クロ ロホルムあるいはジオキサン等の唇放中で処理す ればヒドロキシスチレン単位!個当り約2個のス ルホン差が海入され、イオン交換容量の大きい膜 が待られる。また、第3畝アミノメチル化とそれ 化説いて《数化する場合にも、弟子数アミノメチ ル化の鉄の反応温度、圧力、グラフト共産合体に 対する弟は数アミンなよびアルデヒド性反応体の・ 仕込比等の反応条件を制御することによつてヒド

特開 昭50-92877 (4)

ロキシスチレン単位!<u>個当り!~2</u>個の弟3数7 ミノメチル番を導入することができる。

上記のどとくして得られた本発明のイオン交換 異は、良好な電気化学的性質を有し、かつ機械的 強度、耐久性等が使れていると共化、耐軽剤性、 耐アルカリ性などの化学的安定性も使れており、

らに酸塩酸ーメタノール(/ ま 4)溶液中で 3 0 分間 加熱塩流 して加水分辨 して、 グラフト率 3 2 9 の無色送明でしなやかなパラヒドロキシスチレン 個級が グラフトされたボリエチレンフイルムが 得られた。

実施例え

厚さの・/ pamのポリエチレンフイルムをガラスアンブル中に挿入し、次いで20重量多のペラアセトキシスチレンモノマーを含むテトラヒドロフランーロペブタン(/:2)群級を加えて、真空下に潜対した。/0⁵rad/arの7難を屋温で/0時間服射した後フイルムを取り出してアセトンで充分に洗浄してペラアセトキシスチレンの単独重合体

遊水の機器、脱塩などの製気透析用の膜として非常に有用なものである。

以下実施例によってさらに本発明を説明するか これらは早に例示であって本発明の範囲を設定す るものではない。

突延例 4

ガラス製日型セルの一方に厚さ 0.05 mm のポリエチレンフイルムを入れ、他方には 1.5 La まるのペラアセトキシスチレンモノマーを含むペンゼンーアセトン (2:1) 潜放を入れ、真空下に移動した。モノマー解散的を凝弱させ、 鉛板で充分に使い、日型セルの全体を - 30℃に冷却した状態では子級加速器を使用し、加速電圧 2 MeV 、加速電流/ma で電子線を 1.6 Mrad、ポリエチレンフイルムに触射した。

無射後、モノマー溶散をフイルム機に移し。室 塩で24時間反応させた。反応食品勢してフイル ムを取り出し、アセトンで元分疣がして低血にな るまで数圧乾燥した。反応関後の血重差から算出 したグラフト率は43岁であつた。 Cのものをさ

実施例3

净さ 0.05 mm のポリエチレンフイル人をカラスアンブル中に挿入し、次いで 2 0 重重多のベラヒドロキンスチレンモノマーを含むアセトンーロへブタン(/: 4) 郵放を加えて、具空下に曲封した。 /06 rad/hr の 7 輩を室載で / 6 時随 照射 した

使フイルムを取り出してメタノールで充分洗浄し 恒宜になるまで試圧乾燥して、グラフト率 / 6 多 のフイルムを得た。このフイルムを / 0 多のクロ ルスルホン飲を含むジオキサン都級中に没債し、 5 0 ℃で 6 時間処理した。得られたフイルムは、 イオン交換容量が 2.32meq/g (乾)、 無気抵抗が 2.2 0 元(イオン細率が 0.94 であり、引張り抗張力 は 0.5 形_{mm} 2 (湿) であつた。

奥施约《

クラフト率 4 0 5 のパラヒドロキシステレン側 鉄がクラフトされたポリプロピレンフイルム(厚 さ 0.15 mm)を実施例 1 と同様にして養健販処理 して待られた裏は、イオン交換容量が 2.50 meq/g (乾)、電気抵抗が 2.3 0 mm、イオン職率が 0.97 であり、引張り抗張力は 1.0 %/mm² (湿) であつ た。

実施例よ

気抵抗は $0.5\,\Omega$. m、イオン輸率は0.95であり、含水状態の引張り抗張力は $0.8\,$ m/m2 であつた。 実施例?

実施例 6 とまつたく同様にして待ちれたシメチルアミノメチル化されたグラフトフイルムを 1,4 ージプロムエタンの 1 0 多を含むエタノール器 版中に役債し室温で 4 0 時間反応させ、その後取り出してエタノールで充分洗浄した。 待られた四数塩酸イオン交換膜のイオン交換容量は 2.5/ meq/g (後)、電気抵抗は 1.0 0.00。 イオン職事は0.96であり、含水状態の引張り抗張力は 0.9 4/2m2 であつた。

等許出與人 丸害石油株式会社

特別 昭50—92877 (5) れた政は、イオン父後答章が 2.75meq/g (乾)、 を気抵抗が 1.1 Q.mm、イオン編率が 0.98であり、 引張り気張力は 1.2 阿/mm² (乾) かよび 0.750m² (極) であつた。

矢延的 ムー

失施例1と回様にして待られたクラフト率79 9のパラヒドロキシスチレン関級がクラフトされたポリエチレンフイルム(厚さ0.06 mm)をパラホルムアルデヒド3.1g、ジメチルアミン5.4g およびエタノール70mgの混合器放中に改張し、 85-90℃で10時間反応させてジメチルアミ ノメチル化した。

. 待られたシメチルアミノメチル化物を異化メチルの10多を含むエタノール解放中に投し、量温で40時間反応させ、その狭取り出してエタノールで光分死令した。待られた四数塩化合物は元素分析の結果フェノール核/値当り1.6 個の選業を含むボリカチオンであつた。

実施例/と同様にして報定した凶数塩型イオン 交換膜のイオン交換容量は 2.62meq/g (優)。 18

5. 旅附書類の目録

(1) 明細書	1通
<u>₩ </u>	1 10
(2) 額書副本	1通
(3) 委任状	1通

6 副配以外の発明者

住	浙	冶玉泉单	加市花	果制 7	3.2 色地	. :	
		7.0	77	Pt.	4	•	
氏	25	*	装	蕨	生		
	_						
隹	<i>B</i> r .	增玉県李	加市花	栗町 7	3.2各地		
		74.		29	4+		
坎	名	*	對	\$ 7			
				1774		•	•
隹	族	冷玉泉北	鼻癣郡	李争町	中3丁目	ノ3沓地51	7
•		24*	21	74	* '		
飥	4	杉	下	銅	、 夫		